



锡镇精密

SEOK
JIN

TECH
NOLOGY

电子目录



SJ technology

锡镇精密

电子目录



CONTENTS

绪论	05
公司组织	06
代表致辞	06
公司历史	07
公司概况	07
经营理念	08
愿景和目标	09
专有技术	09
主设备	10
主要产品	16
认证	18
本公司的专利	19

照亮生命的光芒
SJ
Technology
为了人们



绪论

锡镇科技有限公司

作为半导体设备、半导体零件、精密加工、夹具制造等专业企业，我们一直在努力成为该领域的最佳企业。

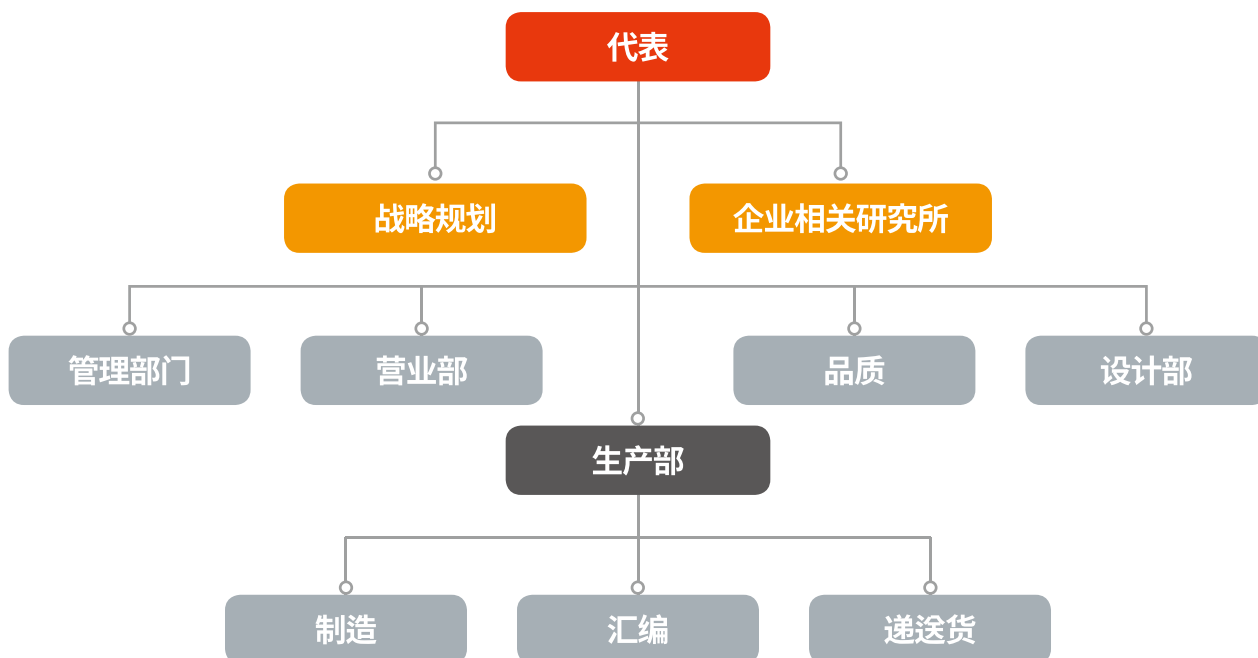
其结果，在技术和质量方面，通过稳定、高品质的顾客服务，其技术得到了认可。

如果您至今为止经历了系统服务提供商的质量稳定性不足、服务后和技术开发不足，现在在锡镇技术株式会社可以享受高质量的服务了。

与锡镇科技株式会社合作，保证事业成功。



公司组织



代表致辞

株式会社锡镇科技是半导体零部件、自动化零部件业界的领头企业，自2018年6月成立以来，以顾客满意为目标，在各领域全力以赴。

【最高品质】【最佳服务】【新产品开发】根据经营理念
锡镇精密正在努力进行技术革新。在公司内部设立技术研究所的同时，不是满足于现状，而是以先进的技术满足顾客。

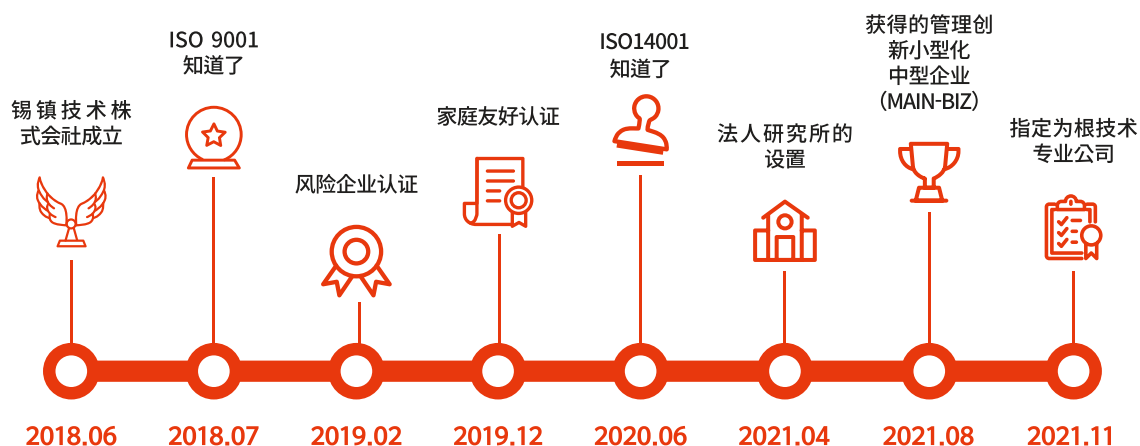
因此，在技术和质量方面，我比其他任何公司都自豪。

但是锡镇精密株式会社不满足于现状，将继续努力开发满足顾客的新技术。

今后也请多多关照，多多关照。

CEO Lee Jongyeong

公司历史

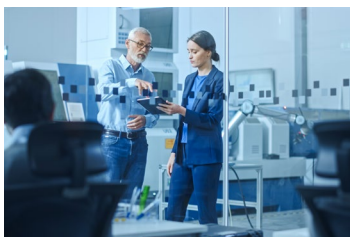


公司概况

最高品质和
服务、服务;

不断开发新产品,
实现顾客满意度

引领精密零部件加工技术的株式会社锡镇技术株式会社为了成长为一流企业,正在竭尽全力,通过不断的研究开发,实现顾客满意度。



经营理念

01

质量管理

合理思考和判断，以高效、高生产率的作业方法制造世界一流产品



02

以顾客为中心的企业

从顾客的角度进行思考和判断。向顾客提供最高价值是锡镇技术株式会社的最大回报。



03

原则和质量管理

以事实为基础，遵循共同的原则和伦理，诚实经营公司。



04

以人为本的管理

他重视有才干的人。与锡镇科技株式会社一起，我们全心全意支持您成长。



愿景和目标



专有技术

- 各种精密零件的加工技术
- 特殊材料 (W、Nb、Ti、Mo、Ni、VESPEL等) 加工技术
- CHAMBER 处理技术
- 步进电机控制技术
- PC、触摸面板控制技术
- 自动化元件技术

[具有半导体设备的CHAMBER处理技术。]

[具有用于半导体设备的适配器和 CASET STAGE 处理技术。]

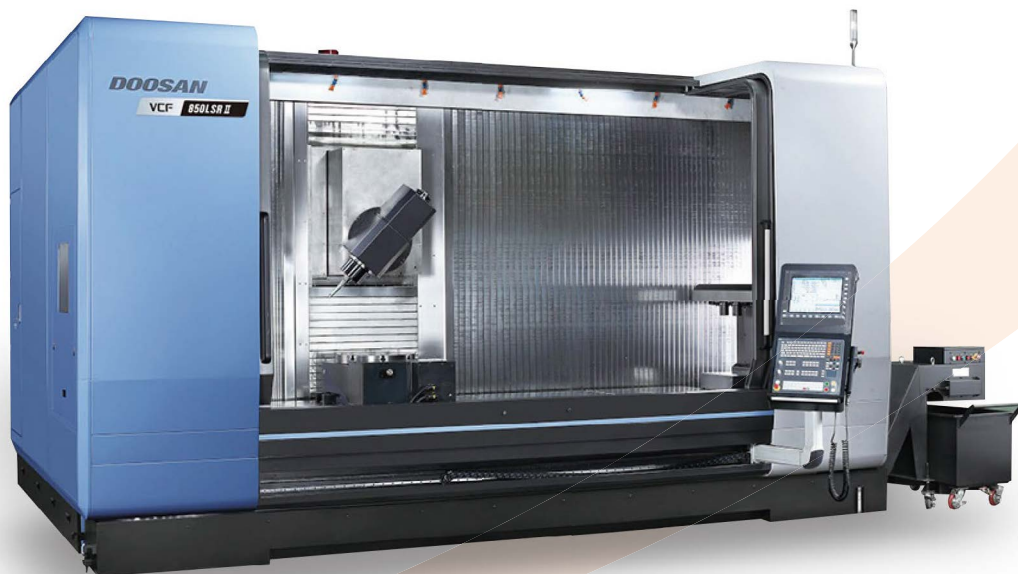
[用于半导体设备、磁铁组件产品的传感器组件]

主设备



Mynx 6500

加工中心处理器虽然比DNM处理器慢，但处理力强，不仅可以加工铝和树脂，还可以加工金属。



VCF 850SR

3M长度非常宽，可同时加工3~5轴的各种用途，是多用途加工中心。
柱移动结构具有与等效设备相比最宽的 X轴。

主设备



DNM 5700

作为高速加工中心处理器，与一般的加工中心处理器相比，能够比强金属更快、更准确地加工铝树脂等材料。



HI-TECH 200A

8英寸水平旋转中心是圆形旋转中心。
是可以精密加工的设备。

主设备



斗山 650P 第二代加工中心

作为高速部件加工加工中心，采用高刚性C型结构的环保油水分离结构，在所有轴上均采用坚固的LOLER LM GUIDE。



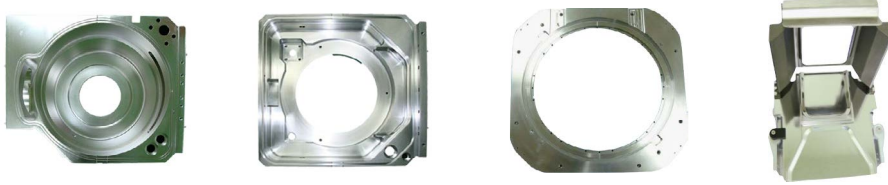
华川 HI TECH 第二个CNC工具架

采用8英寸/10英寸强切削水平车削中心空气半受伤的高刚性箱形结构。

根据转印系统和床结构，提供稳定的强力切削性能，最大限度地减少热位移，即使在长期加工中也能保持高精度。

主要产品

具有半导体设备的CHAMBER处理技术。



具有用于半导体设备的适配器和 CASSET STAGE 处理技术。



制药设备零件加工



半导体Chamber DOME专用寿命

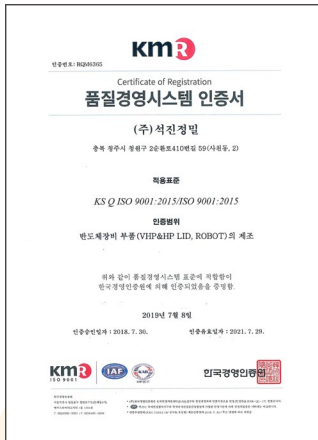


WAFP对准用自动化设备设计AUTO ALIGNER



外观	名称	尺码	记述
	TXZ CHAMBER	400*400*250	真空室 用于半导体新膜工艺。
	ASP CHAMBER	300*300*200	在真空室焊接流水线进行加工。 半导体蚀刻工艺用密闭室
	CASSET STAGE	250*200*200	安装半导体CASSET的阶段 /半自动运转
	DTCU HOIST	500*300*300	使用抬起半导体ETCH工艺E-DTCU DOME的设备/ 开关操作
	ULTIMA BASE	400*500*200	ULTMA设备的基本基础
	UPPER CHAMBER	900*400*300	进入半导体蚀刻过程的真空室
	LOWER CHAMBER	900*400*500	进入半导体蚀刻过程的真空室
	VHP&VHP +ROBOT SET	500*500*100	进入半导体蚀刻CVD PVD工艺的晶片转印用机器人组
	HP&HP +ROBOT SET	350*350*200	进入半导体蚀刻CVD PVD工艺的晶片转印用机器人组
	LASER ASSY	150*120*200	采用激光对齐晶片半导体ETCH CVD PVD工艺的产品
	DTCU CHAMBER (Metal, R1, Poly)	500Φ*800	半导体ETCH工艺的核心等离子体室
	DPS & POLY THROTTLE VALVE ASSY	400*300*200	半导体蚀刻工艺用节流阀组

认证



ISO9001质量管理体系



家庭友好证书



风险投资公司确认



根公司确认证明书



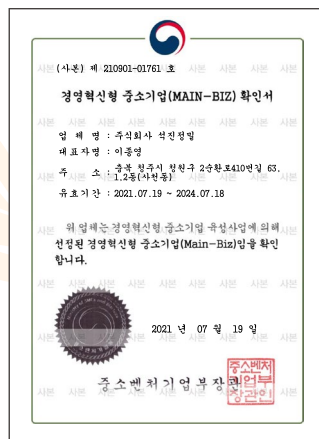
根公司确认证明书ISO14001
环境管理体系



材料零件公司证明书



企业相关研究所



主珠确认



专利氮化物半导体二极管

本公司的专利

SK hynix



- 存储器半导体系统半导体
- 年销售额27万亿韩元
- 忠清北道清州市京畿道利川市

DB HiTek



- 系统半导体
- 年销售额达8000亿韩元
- 京畿道富川市

SurplusGLOBAL



- 半导体设备、显示设备
- 年销售额达2000亿韩元
- 京畿道乌山市



照亮生命的光芒
SEOKJIN
TECHNOLOGY
为了人们

tpils@nate.com

59, 2sunhwan-ro 410beon-gil, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

TEL | +82-43-211-0565 **FAX** | +82-43-212-0565